**Чесноков Юрий Михайлович. Фазовые превращения в сверхтонких слоях материалов наноэлектроники на основе HfO2 и Si, имплантированного He+;[Место защиты: ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»], 2023**